This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲日本固特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-278705

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)12月3日

H 01 B 13/00 C 23 C 20/08 H 01 B 1/08 HCB C-8222-5E 7128-4K

7128-4K 8222-5E

審査請求 有

発明の数 1 (全 5 頁)

❷発明の名称

透明導電材料

②特 願 昭61-121650

②出 願 昭61(1986)5月26日.

伊州 明 者

西 倉

宏

加古川市別府町新野辺1469

砂発明者 山本

伸

加古川市神野町石守575-60

切発明者 寺尾

李雄

神戸市灘区篠原南町2-4-17

⑪出 顋 人 多木化学株式会社

加古川市別府町緑町2番地

明報書

1. 発明の名称

通明游戏材料

2.特許請求の範囲

Sb/Snモル比の 3以下でSb及びSnか固治する 結晶質酸化スズ・アンチモンゾルからなる透明得電材料。

3. 発明の詳細な透明

(産業上の利用分野)

本発明は結晶型酸化スズ・アンチモンゾルか ちなる透明導電材料に関する。

透明 導電材料は大幅電池、 協係管 等の光電変換 漢子、 防暴 結 水防止ガラス等の透明 面 発 熱 体に 利用 され、 また 最近はエレクトロル ミネッセンス 菓子、 液晶 表示 裏子、 エレクトロクロミック 変示 漢子、 ブラズマディスプレイ、 電子写真法 等にも 応用され 研究 隔 類が 進んに 行われている。

これらの中で、 酸化スズや酸化インジウム系の 透明游戏材料は、その耐熱性、耐原核性が優れ ることより、発熱体や薄膜抵抗体として広く密用されており、型に赤外部の反射半の高いことを利用して、近年大幅無強难のための選択透過 にしての研究関発も盛んに行われている。

この様に、 電気光学素子の目覚ましい発展と相まって、 透明 導電材料は近年兼羅的に需要が伸びつつある材料である。

(従来の技術)

通明導電材料として、従来より酸化インジウムースズ系、酸化スズーアンチモン系の材料が知られており、これらの金属あるいは酸化物粉米等の材料が使用されている。

この様な透明帯電材料は、一般に化学素者法、 真空悪な法、反応性イオンブレーティング法、 スパッタ法、イオンピームスパッタ法等の額形 成法により基版に額状に被覆され実用に供され ている。

しかし、これらの方法はいずれも数型が複雑であり、また庭形成速度が小さいという欠点を有するばかりでなく、 装置が複雑で、非常に高値

特開昭62-278705 (2)

ならのであるため展形成が小面積であり、大面 街の袋を得ることができない問題がある。

更に、 複雑な形状に限を形成する場合には、 この方法では不均一となることより、 利用上斜約があった。

また化学スプレー法によると、比較的大面積の 複額を得ることができるが、 基板を高温に保ち ながら接波をスプレーすることより 大装置を必 要とし、逆に腹の均一性の制御が困難である。

これに対し、液状の原料を遊板にディップして 級を形成する所謂 整布让は、比較的 単純な プロセスにより 大面根の酸が得られるという 利点があり、且つ複雑な形状 解位への整布でも比較的 容易であることより、工業的に有望な方法である。

他化スズーアンチモン系の材料に於いてもこの 塗布法は幅広く検討されており、多種多様の被 状スズーアンチモン化合物の熱分解拳動が研究 されている。

従来より検討されているスズーアンチモン系

さく、更に、 塊成時に腐食性のガスを発生するため、 がの 選定を要し、 作業環境上も 軒ましくない。 また子め 電低を取り付けた 筋板上に 整布し、 一体成形、 焼成する場合には電極を腐食させるなどの問題があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本類明者らはこれらの実情に離み、電気光学分野等への適用時に所望される程々の特性に於て 優れる透明 再選材料を得べく 銀度研究を重ねた結果、本処明を完成させたものである。

(問題点を解説するための手段)

即ち水原明は、Sh/Smモル比の、3以下でSh及びSnが固溶する結晶質液化スズ・アンチモンゾルからなる透明等電材料に関し、設彩成が容易であり、且つ均一な設を得ることができる塗布法により使用することができる、優れた透明等電材料を提供するものである。

また本発明の結晶質酸化スズ・アンチモンゾルは、 スズ、アンチモンの二成分を混合物として合有して概処理扱に導性性化合物となるもので

材料は、主としてスズ及びアンチモンを共にイオンとして合有する有機収いは無限化合物の進行のの である。 従って、有機化合物の進度を 使用時には、有機物の践びかないようにとびなり は 給分解を行わなければならず、スズ及びアンチ チモンが有機塩として解散したり、筋液の低化 が低く、ガラスなどの基板とのなじみが悪く、 均一な厩を得ることができなかった。

また、有機塩の液安定性を保つために安定化剤 を多く必要とする結果、溶い機関のものしか得 られず、且つ有機物合量が多いため、乾燥後に 多層ディップを行っても促成時に到離する等の 問題があった。

更に、これらの熱分解時に生ぬする酸化スズ・アンチモンは一般に粒子性が狙く、蜂に均一般 相性が要求される分野への適用については問題 があった。

また塩化第二スズ、三塩化アンチモン等の無 酸化合物の使用時には、形成された膜が白海化 し、透明性の悪い膜となるばかりか膜微度も小

はなく、ゾル状態で分子分散状に固溶した酸化スズ・アンチモンの酸調禁品コロイド療液であり、これを達明海並材料に用いるものである。

本是明の透明部電材料の特徴を更に挙げれば、 極性の大きなソル溶液からなる透明帯電材料クなる あるため、ガラス基板をはじる、セラマなり、 料やフィラーへのなじみが良くの一でないではないではないではないではないではないである。 の役と、一般にないではないではないではないでは、 が分子のないないのではないでは、 が分子のないないのでは、 が分子のないないのでは、 が分子のないないのでは、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のないには、 が分子のはないいるには、 を関に、 を関に、 を関によっても がしている。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 を可じた。 をがいることを をではないいる。 をではないい。 をではないいる。 をではないいる。 をではないいる。 をではないいる。 をではないいる。 をではないいる。 をではないい。 をでいる。 をでいな。 をでいな。 をでいる。 を

(作 用)

本発明の透明等電材料について逆に説明すると、本務明に使用する結晶質酸化スズ・アンチモンゾルはSb/Saモル比8.3以下で8b及びSaか過俗しているものであり、その製法については特麗昭61-62657に記載する方法によればよい。

特開昭62-278705 (3)

その製法の一例を挙げると、先ず塩化第二ス ズ水溶液に三塩化アンチモンをSb/Snモル比 0. 07になるように混合溶解させ、これを重炭酸ア ンモニウム水溶液に加えゲルを生成させる。 次いで、このゲルをよく水洗した後、アンモニ ア水を適量加え、オートクレープで200 ℃10 時 四の水熱処理を行うことにより結晶質酸化スズ・ アンチモンゾルを得ることができる。

この様にして得られるゾルを透明導意材料として使用する方法は、签布法についてその一倒を挙げると、先ず前記ゾルをSna。換算で10%温度としたものをガラス板に签布し、乾燥させる。この場合、蒸温で風乾させるだけで透明な飲が生成するが、100°C前後で乾燥を行っても良い。また所置する膜厚の調整は、結晶質酸化スズ・アンチモンゾルの濃度や整布方法を避時によっては良く、変布及び乾燥機を提返すことにすり、膜腔を厚く調整することは可能である。

従来の塩化第二スズ水溶液やテトラブトキシスズ化合物等の使用では、熱分解時の提供の関

ている.

熱处理温度については、上述のように200℃ 程度の低温处理で導電性が得られるが、高温で 焼成を行う程S=0≥の規結が進行し、導電性が向 上することから、より好ましくは500~600℃で 30~60分程度の規数を行えば良い。

(突旋例)

以下に本発明の実施例を掲げ近に認明を行うが、本発明はこれらに限定されるものではない。 尚、%は特にことわらない限り全て重量%を示す。

尖筋 fil

Sb/Snモル比 0.01になるように塩化 第二スズ 水溶液に三塩化アンチモンを加えた混合溶液を、 低炭酸アンモニウム水溶液に 役はんを行ないなから 徐々に添加し、SbとSnの共体ゲルを生成させた。

このゲルをろ別し、ろ欲中に塩素イオンが認め られなくなるまで洗浄を繰り返し行なった。 組や熱分解量が多いがために破存を深くすると 利益する問題を生じる。

しかし本発明によると、前記ゾルは水溶液で且つ安定剤として少量のアンモニアを含むだけであるため、乾燥鍋作のみで充分な強度を有する 膜を恐ることが可能であり、多層コーティング の後、熱処理を行っても頭は剝離することがない。

数布、乾燥した後の当板を規成することにより 透明等世性を有するガラス基板を得ることかで きる。

従来の塩化第二スズキテトラブトキシスズ 大化合物の使用では、100℃以下の焼成によると塩素や有機物が幾留することより導電性が低いか、本苑明の結晶質像化スズ・アンチモングルの焼脂を有すること、及び木分散体であることから、水、アンモニアが乾燥準で殆ど揮散するため、水、アンモニアが乾燥操作で殆ど揮散するため、200℃の熱処理後でも面抵抗値は10~Ω/8~程度の導電性を示し、且つ適光率も988%程度と優れ

洗り後のグルに適量のアンモニア、及び水を 加えて800×10 %に削整し、オートクレーブに移 した後、220℃で4時間の水熱処理を行ない、結 品質酸化スズ・アンチモンソルを得た。

また、Sb/Snモル比か0.83、0.1、0.25となるように上記と同様の方法によりゾルを製造し、更に、比較のためにSb/Szモル比か0.35についても問題に行った。

この様にして得たゾルを充分に製器処理したパイレックスガラス上に塗布し、100℃で1時間の乾燥を行なった。 次いで、これを5℃/mimで月温加熱し、500℃で30分の焼成を行ない、透明等電際観を掛た。

この 停 膜 に 根 ペーストで 電価を付け、 得 膜 の 逝 紙 抗 値 を 測 定 し た。

また、 際 膜 の 被 長 60 0 m m 可 視 光 線 の 造 過 率 . 及 び 先 干 歩 法 に よ る 籔 厚 を 測 定 し た 。

更に、始本による引っ様き試験により段の彼皮を別べ、18%酸酸により裂の耐薬品性をみた。

此年の結果を邪し表に示した。

特別昭62-278705 (4)

突顧例 2

SB/Smモル比0.07になるように複像第二スズ 水溶液に三塩化アンチモンを加えた混合溶液を、 重炭酸アンモニウム水溶液に復せんを行ないな から徐々に添加し、SBとSmの共沈ゲルを生成させた。

このゲルをろ別し、ろ波中に塩素イオン、硫酸 扱か詰められなくなるまで洗浄を繰り返し行なった。

洗浄後のゲルに減量のアンモニア、及び水を加えてSn0_10%に調整し、オートクレーブに移した後、160℃で10時間の水熱処理を行ない、結晶質酸化スズ・アンチモンソルを得た。

この様にして砂たゾルを充分に良路处理した パイレックスガラス上に塗布し、100℃で1時間 の乾燥を行なった。

次いで、これを第2表に示した各種度で1時間 焼成し、途明導電焊膜を得た。

此等の固抵抗、光透過率、膜界及び旋動度を 割-定し、結果を第2次に示した。

突箱侧3

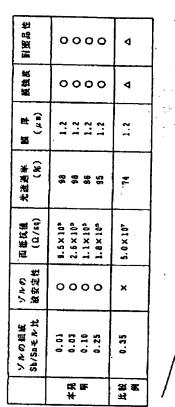
Sb/Sm モル比 0.05 で実施例 1 と同様に製造した結晶質酸化スズ・アンチモンソルを、充分に 既附処理したソーダカラス上に塗布し、100℃ で 1 時間の乾燥を行ない、次いで 500℃で 1 時間 の焼成を行なった。

次に、この弦布、乾燥、焼成の工程を飲削器り返し、いわゆる多類コーティング法により透明 時代啓映を得た。

此等の資低抗、光透過率、終火總を調べ、結 業を第3表に示した。

第3表

27	ティング 阿放	南抵抗統 (Ω/sq)	光速過率 (%)	经状独
ι	间	8.3×10ª	98	良 舒
2	阋	3.8×10ª	96	鱼虾
3	阴	2.6×10°	94	干渉額 少し有



ૂ	
田田	

被政治	200	340	007	500	600
<u>်</u>					
遊話式(E) (0/64)	2.2 × 10°	4.4 × 105 3.9 × 108	3.9 × 10 s	5.6×10¢	3.5 × 10 a
光路路径(冬)	80 05	6.1	68	9 8	96
(田 ガ)	1.1	1.1	1.1	1.1	1:1
数 数	0	0	@	®	©

灾 箱 例 4

突路例 2 で 似た本 発明 の 結晶 質酸 化 スズ・アンチモン ゾル (Sb/Snモル 比 0.07、 Sn Oz 10 %)を用い、 充分に 製 旧 処理 した ソー ダ ガ ラ ス 上 に 塗布を 行い、 100 で で 20 分 の 乾 機 を 行った。

この操作を3回扱り返し、次いで200℃2時間の 放成を行った。

また比較のために、塩化第二スズ水溶液に三塩化アンチモンを Sb/Snモル比0.07となるように添加し、適量の塩酸と水をこれに加え溶解させ、SaO=16%のスズ、アンチモンを含みする均一な溶液を得た。

又更に、テトラブトキシスズとアンチモントリプトキサイドをプタノールに溶解させ、Sb/Saモル比0.07、SaOe10%のスズ、アンチモンを含有する溶液を得た。

これらの俗被を前記と興味に、ソーダガラス 上に塗布、乾燥、焼成処理を行なった。

この様にして得られた存<mark>度の面抵抗、光透過率、変状態を調べ、結果を第4表に示した。</mark>

手故權正書 (自発)

昭和61年6月11日

Œ

特許疗長官 华 赞 道 郎 景

1. 事件の表示

昭和0 1:年5月2 6日出版の特許 6/ - / 2/65 2

2. 発明の名称 透明導電材料

3. 補正をする者 事件との関係 特許出職人

代表者

〒675-01 住 所 兵庫県加古川 市利府町 綾 町 2 番地 名 林 多 木 化 学 择 式 会 社

4. 諸正の対象





	コーチィング 剤	面抵抗抗 (公/纠)	光迢通率 (%)	胶状丝
水烧 叨	結晶質酸化 スス゚・アンチモンゾル	7:4×105	94	战
比較例	塩化物溶液	10°以上	42	剝離有
	7474分"化合 物溶液	10.以下	63	制度有

5、雑正の内方

(1) 明柳青耶9 以第6行と第7行の間に次の文を は入する。

「このようにしてひられる本発明の近明等近村料は、海湿性料料として優れた特性を有することより、太陽電池、Bし茶下、液品煮子、透明スイッチ等の透明遺伝、CRT等のディスプレイ変質の輩電助止、マイクロ彼による遺物にあるでは、放電管の準電促進、自動水、放空機、放き防止、放電管の番切除止、透明発熱体、帯突延航器、無電鮮メッキの下極处理、ガラス維維の管理が出るに発明することができる。

型には、炭カル、シリカ等の無機はフィラーにコーティングを行なった導動性粉末としての利用もできる。